

2019年12月吉日

お取引先様 各位

高千穂商事株式会社

<http://www.takachiho.biz/>

SEMICON® Japan 2019 出展ご案内

拝啓 時下益々ご清栄の段お喜び申し上げます。毎々格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、本年も43年目となるSEMICON® Japan2019に出展することになりました。

本年は 「薄膜プロセスに必要な新素材として Self-Assembled Monolayers (SAM)」「特殊ガス中の金属不純物分析を提案します」の2つをテーマに、レガシー半導体から次世代向けの新しいデバイス開発のキーとなる新材料、国内最高スペック、世界の材料を取り揃えました。ぜひ当社ブース(南1ホール7305)にお越しください。

また当社ブースではハッピーアワーを開催いたします。(※開催日時:12月12日(木)16~17時)

今年も貴社のお役に立てるよう深い情報交換をさせて頂きたいと存じます。

昨年以上に充実した内容になるようスタッフ一同努めて参りますので、ご多用中とは存じますが、皆様方のご来場をお待ちしております。

敬具

記

1. 開催場所 東京ビッグサイト
2. 開催日 2019年12月11日(水)~12月13日(金)
3. 展示時間 午前10時~午後5時
4. 弊社出展ブース 南1ホール 小間番号7305
5. 展示製品

○注目製品

- ◆ Self-Assembled Monolayers (SAM) 自己組織化単分子膜
- ◆ ALD 成膜用途 新材料 Diiodosilane 等 (Gelest 社半導体用材料の指定代理店)
- ◆ ALD 液体材料用バブラーボトル、液体残量センサー
- ◆ Zen シリーズ 窒素フリーSiC パワー半導体用材料ガス
- ◆ 「超高純度 HCDS 99.999999%」 metal < 10 ppb 超高純度クロロシラン類
- ◆ 温暖化係数の低い半導体エッチング、クリーニング用フロン系ガス
- ◆ 国内独占製造品 SDS®2、SDS®3
- ◆ 特殊ガス中の金属不純物分析

○その他

- 1) GaN 材料ガス 超高純度 NH₃, SiH₄, (CH₃)₃Ga
- 2) 次世代インプラ用ガス
- 3) ハードマスク用高純度 hidroカーボン各種
- 4) 純度 99.99%一酸化窒素 (クリスタリン™)

Note: Safe Delivery Source, SDS®, are trademarks of Entegris, Inc. in the U.S., other countries, or both

以上